

## 研究評価委員会

### 第1回「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発」 (中間評価) 分科会

日時：平成24年7月9日(月) 10:00~18:00

場所：WTC コンファレンスセンター Room A  
(世界貿易センタービル 3階)

#### 議事次第

##### 【公開セッション】

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認             | 10:00~10:10 (10分) |
| 2. 分科会の公開について                  | 10:10~10:15 (5分)  |
| 3. 評価の実施方法                     | 10:15~            |
| 4. 評価報告書の構成について                | 10:30 (15分)       |
| 5. プロジェクトの概要説明 (説明45分、質疑応答45分) | 10:30~12:00 (90分) |

(昼食) (60分)

##### 【非公開セッション】

- |                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (非公開資料取扱の説明)                                                               | 13:00~13:05 (5分)   |
| 6. プロジェクトの詳細説明                                                             | 13:05~17:26 (251分) |
| (1) 全体説明 (東大・先端研) (説明35分、質疑応答35分)                                          | 13:05~14:15        |
| (2) ①後天的ゲノム修飾解析技術開発及び②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発<br>(東大・先端研) (説明15分、質疑応答15分) | 14:15~14:45        |
| (3) ②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発<br>(東大・病理) (説明15分、質疑応答12分)                   | 14:45~15:12        |

(休憩) (10分)

- |                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| (4) ②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発<br>(がん研) (説明15分、質疑応答12分)    | 15:22~15:49       |
| (5) ②後天的ゲノム修飾と疾患とを関連付ける基盤技術開発<br>(産総研) (説明15分、質疑応答12分)    | 15:49~16:16       |
| (6) ①後天的ゲノム修飾解析技術開発及び③探索的実証研究<br>(東大・先端研) (説明35分、質疑応答35分) | 16:16~17:26       |
| 7. 全体を通しての質疑                                              | 17:26~17:40 (14分) |

##### 【公開セッション】

- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| 8. まとめ・講評 | 17:40~17:55 (15分) |
|-----------|-------------------|

9. 今後の予定、その他
10. 閉会

17:55~18:00 ( 5分)

以上